

最終処分場 地下水 観測用井戸 衛生センター一般廃棄物処分場

令和4年度

	単位	排水基準	衛生センター 一般廃棄物 最終処分場 観測用井戸	御殿場市 一般廃棄物 最終処分場 観測用井戸
採取日			6月14日	6月10日
結果決定日			6月24日	6月24日
カドミウム	mg/l	0.003 以下	0.001	0.0003 未満
全シアン	mg/l	検出されないこと	0.001 未満	0.001 未満
鉛	mg/l	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満
六価クロム	mg/l	0.05 以下	0.002 未満	0.02 未満
砒素	mg/l	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満
総水銀	mg/l	0.0005 以下	0.00005 未満	0.00005 未満
アルキル水銀	mg/l	検出されないこと	0.0005 未満	0.0005 未満
ポリ塩化ビフェニル(PCB)	mg/l	検出されないこと	0.0003 未満	0.0003 未満
ジクロロメタン	mg/l	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満
四塩化炭素	mg/l	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満
1, 2-ジクロロエタン	mg/l	0.004 以下	0.0004 未満	0.0004 未満
1, 1-ジクロロエチレン	mg/l	0.1 以下	0.002 未満	0.002 未満
シス-1, 2-ジクロロエチレン	mg/l	0.04 以下	0.004 未満	0.004 未満
1, 1, 1-トリクロロエタン	mg/l	1 以下	0.1 未満	0.1 未満
1, 1, 2-トリクロロエタン	mg/l	0.006 以下	0.0006 未満	0.0006 未満
トリクロロエチレン	mg/l	0.03 以下	0.001 未満	0.001 未満
テトラクロロエチレン	mg/l	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満
1, 3-ジクロロプロペン	mg/l	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満
チウラム	mg/l	0.006 以下	0.0006 未満	0.0006 未満
シマジン	mg/l	0.003 以下	0.0003 未満	0.0003 未満
チオベンカルブ	mg/l	0.02 以下	0.002 未満	0.002 未満
ベンゼン	mg/l	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満
セレン及びその化合物	mg/l	0.01 以下	0.001 未満	0.001 未満
電気伝導率	mS/m	----	18.0	
1, 4-ジオキサソ	mg/l	0.05 以下	0.005 未満	0.005 未満
クロロエチレン	mg/l	0.002 以下	0.0002 未満	0.0002 未満
塩化物イオン	mg/l	----	—	
ダイオキシン	pg-TEQ/L	1 以下	0.000047	0.055

最終処分場 保有水 衛生センター一般廃棄物処分場

令和4年度

計量項目	単位	排水基準	分析結果
採取日			6月14日
結果決定日			6月24日
水素イオン濃度(pH)	-	5.8~8.6	7.8
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/l	60以下	1.3
浮遊物質質量(SS)	mg/l	60以下	1 未満
大腸菌群数	個/ml	3000以下	30 未満

令和4年度

年間沈砂埋め立て量	単位 (kg)
4月	470
5月	480
6月	190
7月	590
8月	680
9月	520
10月	200
11月	600
12月	500
1月	610
2月	200
3月	580
合計	5,620

槽内清掃沈砂	単位 (kg)
6月	2,990
10月	3,130
2月	3,330
合計	9,450

残余の埋め立て量	残余容量(m ³)
令和4年度3月末日	14,378

施設点検

令和4年度	処分場点検日	異常有無	備考
遮水工	4月19日	無	
浸出液処理施設		無	
擁壁等		無	
遮水工	5月18日	無	
浸出液処理施設		無	
擁壁等		無	
遮水工	6月22日	無	
浸出液処理施設		無	
擁壁等		無	
遮水工	7月13日	無	
浸出液処理施設		無	
擁壁等		無	
遮水工	8月25日	無	
浸出液処理施設		無	
擁壁等		無	
遮水工	9月22日	無	
浸出液処理施設		無	
擁壁等		無	
遮水工	10月26日	無	
浸出液処理施設		無	
擁壁等		無	
遮水工	11月22日	無	
浸出液処理施設		無	
擁壁等		無	
遮水工	12月21日	無	
浸出液処理施設		無	
擁壁等		無	
遮水工	1月10日	無	
浸出液処理施設		無	
擁壁等		無	
遮水工	2月14日	無	
浸出液処理施設		無	
擁壁等		無	
遮水工	3月28日	無	
浸出液処理施設		無	
擁壁等		無	

※備考につきましては、必要な措置を講じた年月日と内容。